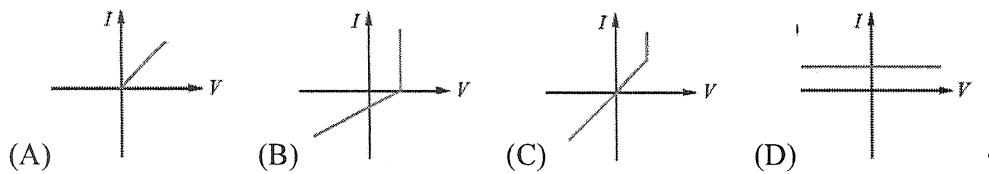
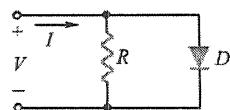


# 國立聯合大學 105 學年度

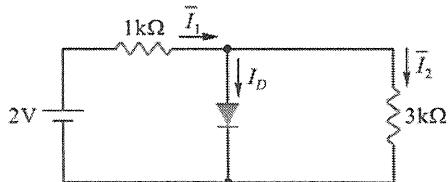
## 暑假轉學生招生考試試題紙

科目：電子學 第 1 頁共 5 頁

- 在矽半導體材料中，摻入三價元素的雜質，請問此半導體形成何種型式？半導體內多數載子為何？此塊半導體的電性為何？  
 (A)N 型半導體、電子、電中性 (B)N 型半導體、電子、負電 (C)P 型半導體、電洞、正電 (D)P 型半導體、電洞、電中性。
- 有一矽半導體在溫度  $T = 300\text{ K}$  下，本質載子濃度  $n_i$  為  $5 \times 10^{12}\text{ cm}^{-3}$ ，若摻雜五價的雜質，雜質濃度為  $5 \times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ ，此時電洞濃度為  $p$ ，電子濃度為  $n$ ，則  $p+n$  約為  
 (A)  $10^{16}\text{ cm}^{-3}$  (B)  $10^{14}\text{ cm}^{-3}$  (C)  $5 \times 10^{12}\text{ cm}^{-3}$  (D)  $5 \times 10^{14}\text{ cm}^{-3}$ 。
- 一只 PN 砷質二極體  $25^\circ\text{C}$  時，其順向電壓降  $V_D = 0.7\text{ V}$ ，則當溫度上升到多少  $^\circ\text{C}$  時，其順向電壓為  $0.5\text{ V}$ ？  
 (A)  $105^\circ\text{C}$  (B)  $125^\circ\text{C}$  (C)  $145^\circ\text{C}$  (D)  $165^\circ\text{C}$ 。
- 如圖，則  $I-V$  特性曲線為

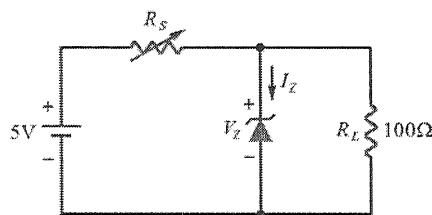


- 如圖所示電路，若不考慮二極體的順向電阻，二極體的障壁電壓為  $0.75\text{ V}$ ，試求二極體的電流  $I_D$  大小為何？



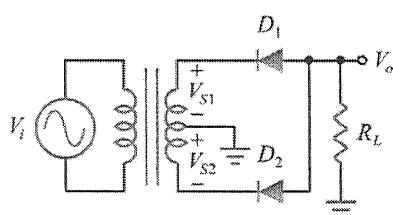
- (A)  $0\text{mA}$  (B)  $1\text{mA}$  (C)  $2\text{mA}$  (D)  $3\text{mA}$ 。

- 如圖之電路，其中稽納電壓  $V_Z = 6\text{ V}$ ，且  $15\text{mA} \leq I_Z \leq 90\text{mA}$  時，稽納二極體才有穩壓作用。若不考慮稽納電阻，在  $R_S$  電阻的範圍，何者可使稽納二極體產生穩壓作用？



- (A)  $60\Omega \leq R_S \leq 120\Omega$  (B)  $60\Omega \leq R_S \leq 150\Omega$  (C)  $50\Omega \leq R_S \leq 120\Omega$  (D)  $50\Omega \leq R_S \leq 150\Omega$ 。

- 如圖所示，已知  $|V_{S1}| = |V_{S2}|$ ， $V_{S1} = 5 \sin \omega t\text{ V}$ ，且  $D_1$ 、 $D_2$  皆為理想二極體，則  $V_o$  之平均直流電壓為



- (A)  $-6.37\text{ V}$  (B)  $-3.18\text{ V}$  (C)  $3.18\text{ V}$  (D)  $6.37\text{ V}$ 。

# 國立聯合大學 105 學年度

## 暑假轉學生招生考試試題紙

科目： 電子學 第 2 頁共 5 頁

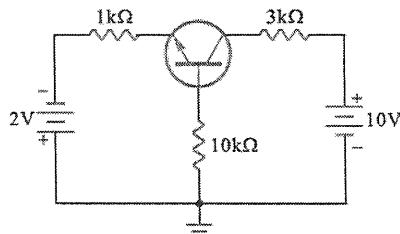
8. NPN 型電晶體位於順向主動區時之偏壓，下列敘述何者正確？

- (A) 基-射極接面為順向偏壓，基-集極接面為順向偏壓 (B) 基-射極接面為逆向偏壓，基-集極接面為順向偏壓 (C) 基-射極接面為順向偏壓，基-集極接面為逆向偏壓 (D) 對於射極電壓、基極電壓和集極電壓，射極電壓最大。

9. 當電晶體作為開關電路時，穩態下是操作在

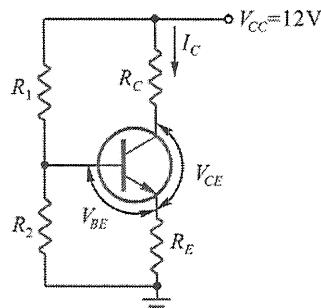
- (A) 順向主動區 (B) 截止區 (C) 飽和區 (D) 截止區或飽和區。

10. 如圖所示，假設  $V_{BE(on)} = 0.7V$ ,  $\beta = 80$ ，試問  $V_{CE}$  約為下列何值？



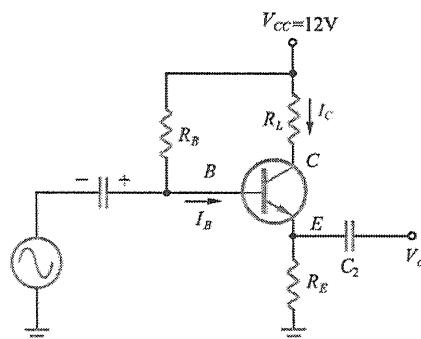
- (A) 1.4V (B) 3.4V (C) 5.4V (D) 7.4V。

11. 如圖所示， $\beta = 100$ ,  $V_{BE} = 0.7V$ ,  $V_{CE} = 3.98V$ ,  $R_E = 1k\Omega$ ,  $I_C = 2mA$ ，則  $R_C$  之值為



- (A) 3kΩ (B) 6kΩ (C) 1kΩ (D) 2kΩ。

12. 如圖所示，若  $R_L = 3k\Omega$ ,  $R_B = 700k\Omega$ ,  $R_E = 1k\Omega$ ,  $\beta = 100$ ，則基極電流  $I_B$  約為



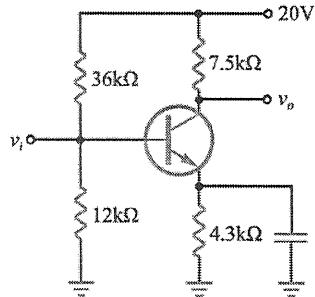
- (A) 60μA (B) 45μA (C) 30μA (D) 15μA。

# 國立聯合大學 105 學年度

## 暑假轉學生招生考試試題紙

科目：電子學 第 3 頁共 5 頁

13. 如圖所示，已知電晶體  $\beta = 240$ ，試求中頻電壓增益  $A_v = \frac{v_o}{v_i} = ?$

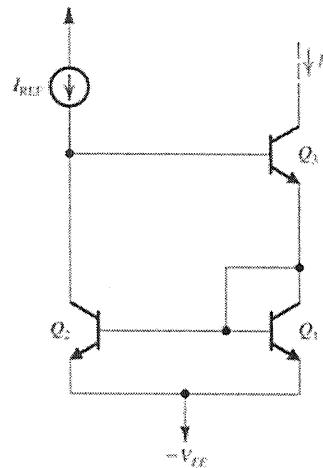


- (A)-180 (B)-285 (C)-360 (D)-400。

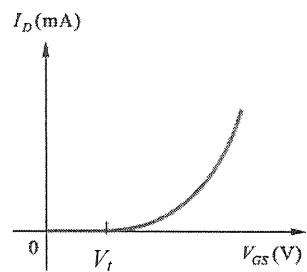
14. 如圖所示， $Q_1$ 、 $Q_2$  與  $Q_3$  為匹配 (matched) 之電晶體且皆操作於順向主動區 (active region)，求  $\frac{I_o}{I_{REF}} = ?$

$$(\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta)$$

- (A)  $\frac{1}{1+\beta^2}$  (B)  $\frac{1}{1+\beta}$  (C)  $\frac{1}{1+\frac{2}{\beta^2}}$  (D)  $\frac{1}{1+\frac{2}{\beta}}$ 。



15. 如圖所示，此曲線為下列何種 FET 的  $I_D$ - $V_{GS}$  特性曲線？( $V_t$  為臨界電壓)



- (A)N 通道 JFET (B)N 通道空乏型 MOSFET (C)P 通道增強型 MOSFET (D)N 通道增強型 MOSFET。

16. 一個電路設計師欲將 MOSFET 操作在飽和區，他正考慮改變元件尺寸及操作電壓對  $I_D$  的影響。當通道長度加倍，且過驅 (over-drive) 電壓也加倍， $I_D$  變化的倍數為何？

- (A) 0.5 倍 (B) 不變 (C) 2 倍 (D) 4 倍。

17. 一個以  $0.4 \mu m$  製程製作的 NMOS 電晶體，其  $\mu_n C_{ox} = 200 \mu A/V^2$ ， $V_A = 50 V/\mu m$ 。若  $L = 0.8 \mu m$ 、 $W = 16 \mu m$ ，當元件操作在過驅電壓  $V_{OV} = 0.5 V$ ， $V_{DS} = 2 V$  時， $I_D$  值為何？

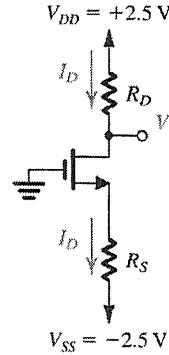
- (A) 0 (B)  $500 \mu A$  (C)  $525 \mu A$  (D)  $1 mA$ 。

# 國立聯合大學 105 學年度

## 暑假轉學生招生考試試題紙

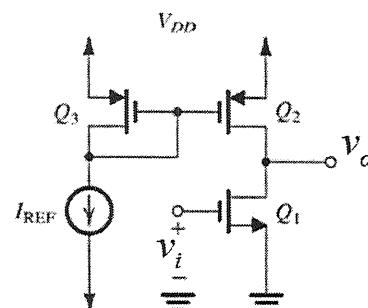
科目：電子學 第 4 頁共 5 頁

18. 設計下列電路，使電晶體操作在飽和區， $I_D = 0.4 \text{ mA}$ ， $V_D = 0.5 \text{ V}$ 。NMOS 電晶體之  $V_t = 0.7 \text{ V}$ ， $\mu_n C_{ox} = 100 \mu\text{A/V}^2$ ， $L = 1 \mu\text{m}$ ， $W = 32 \mu\text{m}$ ，忽略通道長度調變效應。



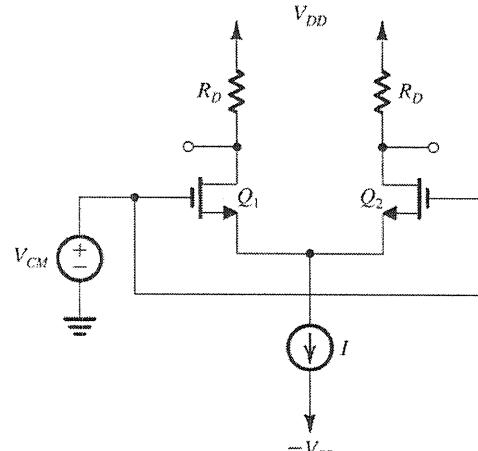
- (A)  $R_D = 5 \text{ k}\Omega$ ， $R_S = 1.625 \text{ k}\Omega$  (B)  $R_D = 5 \text{ k}\Omega$ ， $R_S = 3.25 \text{ k}\Omega$  (C)  $R_D = 5 \text{ k}\Omega$ ， $R_S = 6.25 \text{ k}\Omega$  (D)  $R_D = 5 \text{ k}\Omega$ ， $R_S = 6.5 \text{ k}\Omega$ 。

19. 考慮一 CMOS CS 放大器。其中  $V_{DD} = 3 \text{ V}$ ， $V_m = |V_{tp}| = 0.6 \text{ V}$ ， $\mu_n C_{ox} = 200 \mu\text{A/V}^2$ ， $\mu_p C_{ox} = 65 \mu\text{A/V}^2$ 。所有的電晶體  $L = 0.4 \mu\text{m}$ ， $W = 4 \mu\text{m}$ 。同時， $V_{An} = 20 \text{ V}$ ， $|V_{Ap}| = 10 \text{ V}$ ，以及  $I_{REF} = 100 \mu\text{A}$ 。求小信號電壓增益  $\frac{v_o}{v_i}$ 。



- (A) 21 (B) -21 (C) 42 (D) -42。

20. 如圖所示，若 MOS 差動對，輸入一共模電壓  $V_{CM}$ ，令  $V_{DD} = V_{SS} = 1.5 \text{ V}$ ， $k_n(W/L) = 4 \text{ mA/V}^2$ ， $V_t = 0.5 \text{ V}$ ， $I = 0.4 \text{ mA}$ ， $R_D = 2.5 \text{ k}\Omega$ ，且忽略通道長度調變效應。假設電流源  $I$  最少需要  $0.4 \text{ V}$  的跨壓才能正常操作。求每個電晶體的  $V_{GS}$ 。



- (A) 0.42 (B) 0.62 (C) 0.82 (D) 1.02。

21. 承上題，此差動對輸入共模電壓  $V_{CM}$  所允許的範圍為何？

- (A) -1.5 ~ 0.56 (B) -0.28 ~ 1.5 (C) -0.56 ~ 1.5 (D) -0.28 ~ 0.56。

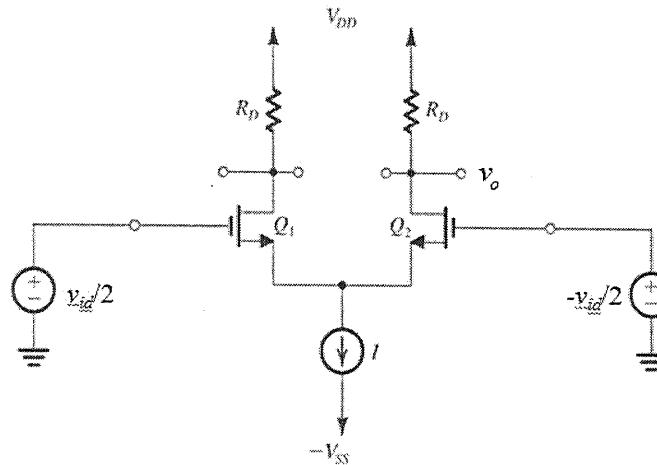
# 國立聯合大學 105 學年度

## 暑假轉學生招生考試試題紙

科目： 電子學 第 5 頁共 5 頁

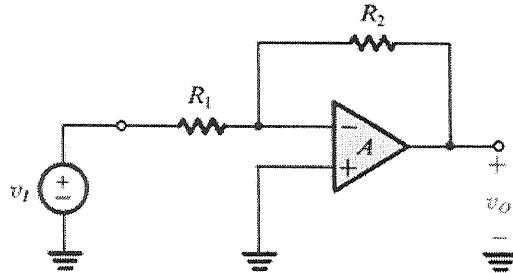
22. 一 MOS 差動對如圖所示，若電晶體及電阻完全匹配。此差動

對之增益  $\frac{v_o}{v_{id}}$  為何？



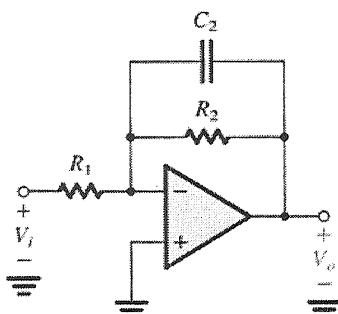
- (A) 0 (B)  $g_m R_D$  (C)  $\frac{1}{2} g_m R_D$  (D)  $2 g_m R_D$ 。

23. 考慮反相組態運算放大器電路，其電阻為  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 100 \text{ k}\Omega$ 。當  $A = 10^3$  時，電壓增益  $\frac{v_o}{v_i}$  約為？



- (A) 85 (B) 90 (C) 95 (D) 100。

24. 設計下列電路，使直流增益為 40 dB、3-dB 頻率為 1 kHz 及輸入阻抗為  $1 \text{ k}\Omega$ 。



- (A)  $R_1 = 40 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C_2 = 100 \text{ nF}$  (B)  $R_1 = 40 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C_2 = 10 \text{ nF}$  (C)  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ 、 $C_2 = 100 \text{ nF}$  (D)  $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ 、 $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ 、 $C_2 = 10 \text{ nF}$ 。

25. 承上題，電路之單位增益 (unit-gain) 頻率及其相移為何？

- (A) 單位增益頻率 = 10 kHz，相移 =  $45^\circ$  (B) 單位增益頻率 = 100 kHz，相移 =  $45^\circ$  (C) 單位增益頻率 = 10 kHz，相移 =  $90^\circ$  (D) 單位增益頻率 = 100 kHz，相移 =  $90^\circ$ 。